### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03204870 A

(43) Date of publication of application: 06.09.91

(51) Int. CI

C07D307/33 C07D305/12 // C07B 61/00

(21) Application number: 02246341

(22) Date of filing: 18.09.90

(30) Priority:

04.10.89 JP 01257980

(71) Applicant

MITSUBISHI KASEI CORP

(72) Inventor:

**OTAKE MASAYUKI MIYAZAWA CHIHIRO** TAKAHASHI KAZUNARI KAMEO HIROSHI

## (54) PRODUCTION OF LACTONES

## (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain lactones in high yield and to stabilize catalytic activity by hydrogenating a dicarboxylic acid, anhydride and/or ester thereof in the presence of ruthenium-based catalyst.

CONSTITUTION: A dicarboxylic acid, a dicarboxylic acid anhydride and/or a dicarboxylic ester is hydrogenated in the presence of a ruthenium based catalyst in a liquid phase at 50-250°C under 0.1-100kg/cm<sup>2</sup> G pressure to

give the objective lactone. A ruthenium-based catalyst containing (A) ruthenium, (2) an organic phosphine and (3) a conjugated salt group of acid having pka smaller than 2 is used as the ruthenium-based catalyst. A catalytic solution prepared by removing the lactone from the hydrogenated reaction product is recycled for hydrogenation reaction. Concentration of free organic phosphine in a liquid phase in hydrogenation reaction zone is maintained preferably 0.01-0.1wt.%.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio

⑪特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-204870

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)9月6日

C 07 D 307/33 305/12

6971-4C C 07 D 307/32

F 💥

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

60発明の名称 ラクトン類の製造法

> 願 平2-246341 ②特

223出 願 平2(1990)9月18日

優先権主張 ⑩平1(1989)10月4日繳日本(JP)⑩特願 平1−257960

@発 明 者 神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成株式会社 大 竹 正之

総合研究所内

⑫発 明 者 岡山県倉敷市潮通3丁目10番地 三菱化成株式会社水島工 宮 沢 千 碞

場内

饱発 明 者 髙 和 成 岡山県倉敷市潮通3丁目10番地 三菱化成株式会社水鳥丁

場内

⑪出 願 人 三菱化成株式会社

個代 理 人 弁理士 木 邑

最終頁に続く

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

### 1発明の名称

ラクトン類の製造法

## 2 特許請求の範囲

(1) ジカルボン酸、ジカルボン酸無水物及び/ 又はジカルボン酸エステルを、(イ)ルテニウム、 (ロ)有機ホスフィン及び(ハ)pKaが2よりも小さい 酸の共役塩基を含有するルテニウム系触媒の存在 下において被相で水素化することによりラクトン 類を製造する方法において、水素化反応生成物か らラクトン類を分離した触媒液を水素化反応に循 環し、かつ水素化反応帯域の液相における遊離の 有機ホスフィンの濃度を0.01~0.1重量%の範囲 に保持することを特徴とするラクトン類の製造法。 3 発明の詳細な説明

## (産業上の利用分野)

本発明はラクトン類の製造法に関するものであ る。詳しくは、ジカルボン酸、ジカルボン酸無水 物及び/又はジカルポン酸エステルをルテニウム 系触媒の存在下において液相で水素化することに よりラクトン類を製造する方法の改良に関するも のである。

## (従来の技術)

ジカルボン酸、ジカルボン酸無水物及び/又は ジカルボン酸エステルを水素化してヨクトン類を 製造する方法は古くから検討されており、これま でに多数の提案がなされている。例えば触媒とし て、ニッケル系触媒(特公昭43-6947号公報)、コ パルト系触媒(特開昭51-95057号公報)、銅ークロ ム 系 触 媒 (特 公 昭 38-20119号 公 報 )、 網 - 亜 鉛 系 触 媒(特公昭42-14463号公報)等の間体触継を使用し て、固定床又は懸濁液相により水素化反応を行な う方法が知られている。

一方、均一系のルテニウム系触媒を使用して上 記の水素化反応を行なう方法も知られ、例えば米 国特許3957827号には、[RuXn(PRiRzRz)xLy]型の ルテニウム系触媒を使用し40~400 psiの加圧下 で水素化してラクトン類を製造する方法が記載さ れ、また米国特許4485246号には、同様の触媒に よる水素化反応を有機アミンの存在下で行なうこ

とが記載されている。

## (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記のニッケル系触媒、コバルト系触媒、朝一クロム系触媒、銅一クロム系触媒、銅一の固体触媒を使用する従来の方法は、反応条件が、250℃以上かつ数十気圧以上の苛酷な条件の採用は避けられないという問題点があった。一方、上記均一系のルテニウム系触媒を使用する方法は、比較的温和な条件下で水素化反応が進行するという特徴がある半面、触媒活性がやや低水準であるうえ、触媒寿命が短かく、またハロゲンを使用しているため反応装置の腐蝕が生ずるという問題がある。

そこで本出願人は、先に触媒としてルテニウム、 有機ホスフィン及び pKa値が2より小さい酸の共 役塩基を含有するルテニウム系触媒を使用し、液 相で水素化する方法を提案した(特開平1-25771号 公報)。この方法によれば高活性なルテニウム系 触媒を使用するため、温和な条件下で少量の触媒 の使用により良好に水素化反応を行うことができ

無水物及び/又はジカルボン酸エステルを被相で 水素化することによりラクトン類を製造する場合、 水素化反応生成物からラクトン類を分離した触媒 液を水素化反応に循環使用し、かつ水素化反応帯 **域の液相における遊離の有機ホスフィンの濃度を** 0.01~0.1重量%の範囲に保持すると、ラクトン 類の収率が低下することなく、しかも安定した触 媒活性が保持されて効率よくラクトン類を製造す ることができることを確認し本発明を達成した。 即ち、本発明の要旨は、ジカルボン酸、ジカルボ ン酸無水物及び/又はジカルボン酸エステルを、 (イ)ルテニウム、(ロ)有機ホスフィン及び(ハ) pKaが 2よりも小さい酸の共役塩基を含有するルテ ニウム系触媒の存在下において液相で水素化する ことによりラクトン類を製造する方法において、 水素化反応生成物からラクトン類を分離した触媒 液を水素化反応に循環し、かつ水素化反応帯域の 液相における遊離の有機ホスフィンの濃度を0.01 ~0.1重量%の範囲に保持することを特徴とする ラクトン類の製造法に存する。

るが、反応生成物からラクトン類を分離した触媒液を水素化反応に循環して、水素化反応を挺続すると、目的とするラクトン類の収率が低下すると 井に触媒活性が低下する問題がある。

本発明はルテニウム系触媒を使用する方法における上述の問題を解決し、ジカルボン酸、ジカルボン酸ホカルボン酸無水物及び/又はジカルボン酸エステルから、工業的有利にラクトン類を製造することを目的とするものである。

## (課題を解決するための手段)

本発明等は、ルテニウム系触媒を使用し上記の水素化反応を継続した場合に、ラクトン類の収率が低下すると共に触媒活性が低下する原因について検討した結果、触媒成分中の有機ホスフィンの一部が、原料ジカルボン酸類と反応することによるとの知見を得た。

本発明者等は上記の知見に基づいて更に検討した結果、ルテニウム、有機ホスフィン及び pka値が2より小さい酸の共役塩基を含有するルテニウム系触媒を使用してジカルボン酸、ジカルボン酸

本発明におけるルテニウム系触媒としては、その詳細は後述するが、(イ)ルテニウム、(ロ)有機ホスフィン及び(ハ)pKaが2より小さい酸の共役塩基を含有するルテニウム系触媒、あるいはこのルテニウム系触媒に更に(ニ)中性配位子を含有させた触媒が挙げられる。

本発明は、上述のジカルボン酸、ジカルボン酸無水物及び/又はジカルボン酸エステルを上記ルテニウム系触媒の存在下に液相で水素化してラクトン類を製造する際に、水素化反応生成物からラクトン類を分離した触媒液を水素化反応に循環し、

反応帯域の有機ホスフィンの濃度を上記の範囲に調節するには、例えば触媒液を反応器に循環する経路に有機ホスフィンの供給容器を設置し、触媒液中の遊離の有機ホスフィンの濃度が0.01~0.1重量%となるような量の有機ホスフィンを、この容器から随時補給する方法が採用される。

このような方法により、原料物質との有機ホス

## (ロ) 有機ホスフィン:

有機ホスフィンは、主触媒である(イ)のルテニウムの電子状態を制御したり、ルテニウムの活性状態を安定化するのに寄与するものと考えられる。有機ホスフィンの具体例としては、トリーn・オクチルホスフィン、ジメチル・n・オクチルホスフィン等のトリアルキル

フィンとの反応に基づく副反応が抑制されてラクトン類の収率が向上すると共に、触媒活性が安定に保持される。

以下に本発明をさらに詳細に説明するに、本発明における前示(イ)ルテニウム、(ロ)有機ホスフィン及び(ハ)pKa値が2より小さい酸の共役塩基を含有し、場合により中性配位子を含有していてもよいルテニウム系触媒の詳細は次の通りである。

#### (イ) ルテニウム:

ホスフィン類、トリシクロヘキシルホスフィンのようなトリシクロアルキルホスフィン類、トリフェニルホスフィンのようなトリアリールホスフィン類、リステービス(ジフェニルホスフィノ)エタンのような多官能性ホスフィンの使用量は、ルテニウム1モルに対して、通常0.1~100モル程度、好ましくは3~100モルである。また、有機ホスフィンは、それ自体単独で、あるいはルテニウム系触媒との複合体の形で、反応系に供給することができる。

#### (ハ) p K a 値 が 2 よ り 小 さ い 酸 の 共 役 塩 基 :

pKa値が2より小さい酸の共役塩基は、ルテニウム系触媒の付加的促進剤として作用し、触媒調製中又は反応系中において、pKa値が2より小さい酸の共役塩基を生成するものであればよく、その供給形態としては、pKa値が2より小さいプレンステッド酸又はその各種の塩等が用いられる。具体的には例えば、硫酸、亜硫酸、硝酸、亜硝酸、過塩・

素酸、燐酸、ホウフッ化水素酸、ヘキサフルオロ **燐酸、タングステン酸、燐モリブデン酸、燐タン** グステン酸、シリコンタングステン酸、ポリケイ 酸、フルオロスルホン酸等の無機酸類、トリクロ 口酢酸、ジクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、メタ ンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、 ラウリルスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、p-ト ルエンスルホン酸等の有機酸、あるいはこれ等の 酸のアンモニウム塩、ホスホニウム塩が挙げられ る。また、これ等の酸の共役塩基が反応系で生成 すると考えられる酸誘導体、例えば酸ハロゲン化 物、酸無水物、エステル、酸アミド等の形で添加 しても同様の効果が得られる。これ等の敵又はそ の塩の使用量は、ルテニウム1モルに対して通常 0.5~100モル、好ましくは1~20モルの範囲であ る。

上記(イ)、(ロ)及び(ハ)の成分の外に、場合により含有することができる(ニ)中性配位子としては、水素、エチレン、プロピレン、プテン、シクロペンテン、シクロペキセン、プタジェン、シク

フィネート、ジフェニルメチルホスフィネート、 ジフェニルエチルホスフィネート、 o,o-ジメチル メチルホスホノチオレート、トリエチルホスファ イト、トリフェニルホスファイト、トリエチルホ スフェート、トリフェニルホスフェート、ヘキサ メチルホスホリックトリアミド等の有機ホスフィ ン以外の含燥化合物が挙げられる。

本発明の方法は、特に溶媒を使用せず、原料物質または反応生成物自体を溶媒として実施することができるが、原料物質以外に他の溶媒を使用することもできる。

このような溶媒としては、例えばジェチルエーテル、アニソール、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジェチルエーテル、トリェチレングリコールジメチルエーテル、ジオキサン等のエーテル類;アセトン、メチルエチルケトン、アセトフェノン等のケトン類;メタノール、エチレングリコール、ジェチレングリコール等のアルコール
類;フェノール類;ギ酸、酢酸、プロピオン酸、

ロベンタジェン、シクロオクタジェン、ノルポナ ジェン等のオレフィン類、ジェチルエーテル、ア ニソール、ジオキサン、テトラヒドロフラン、ア セトン、アセトフェノン、ベンゾフェノン、シゥ ロヘキサノン、プロピオン酸、カプロン酸、酪酸、 安息香酸、酢酸エチル、酢酸アリル、安息香酸ベ ンジル、ステアリン酸ベンジル等の含酸素化合物、 酸化窒素、アセトニトリル、プロピオニトリル、 ベンソニトリル、シクロヘキシルイソニトリル、 ブチルアミン、アニリン、トルイジン、トリェチ ルアミン、ピロール、ピリジン、N·メチルホルム アミド、アセトアミド、1.1.3.3-テトラメチル尿 素、 N-メチルピロリドン、カブロラクタム、ニト ロメタン等の含窒素化合物、二硫化炭素、n-アチ ルメルカブタン、チオフェノール、ジメチルスル フィド、ジメチルジスルフィド、チォフェン、ジ メチルスルホキシド、ジフェニルスルホキシド等 の含硫黄化合物、トリアチルホスフィンオキシド、 エチルジフェニルホスフィンオキシド、トリフェ ニルホスフィンオキシド、ジェチルフェニルホス

トルイル酸等のカルボン酸類、酢酸メチル、酢酸 n-プチル、安息香酸ベンジル等のエステル類; ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、テトラリ ン 等 の 芳 香 族 炭 化 水 繁 ; n - へ キ サ ン 、 n - オ ク タ ン 、 シクロヘキサン等の脂肪族炭化水素;ジクロロメ タン、トリクロロエタン、クロロベンゼン等のハ ロゲン化炭化水素;ニトロメタン、ニトロベンゼ ン等のニトロ化炭化水素; N.N-ジメチルホルムア ミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロ リドン等のカルボン酸アミド;ヘキサメチルリン 散トリアミド、N,N,N',N'-テトラエチルスルファ ミド等のその他のアミド類; N,N'-ジメチルイミ ダゾリドン、 N, N, N, N・テトラメチル尿素等の尿素 類;ジメチルスルホン、テトラメチレンスルホン 等のスルホン類、ジメチルスルホキシド、ジフェ ニルスルホキシド等のスルホキシド類;ァーブチ ロラクトン、εーカブロラクトン等のラクトン類 ;トリグライム(トリエチレングリコールジメチ ルエーテル)、テトラグライム(テトラエチレング リコールジメチルエーテル)、18-クラウン-6等

のポリエーテル類、アセトニトリル、ベンゾニトリル等のニトリル類;ジメチルカーボネート、エチレンカーボネート等の炭酸エステル類が挙げられる。

ルテニウム系触媒を調製するには、例えばででから、 例えばででから、 例えばででから、 例えばない。 得られた触媒は、ルテニウム I原子当り2~4個程度の有機ホスフィンが配位した 錯体 体 造を形成しているものと 考えられる。 そして 錯体 を形成していな か 余利の 有機 ホスクロマトグラフィーに より 遊戯 これ で のみ が ガスクロマトグラフィーに より 遊戯 に で pkaが 2 より 小さい 酸の共役 塩基を 共存させた 場合に は から、 該共役 塩基と 有機 ホスフィン ると 考えられる。

本発明の方法により、水素化反応を行うには、反応容器に、原料物質並びに有機ホスフィンの濃度を予め調節した前記の触媒成分を含む触媒液を導入し、さらに水素を通入する。水素は、窒素あ

#### 触媒液の調製:

ルテニウムアセチルアセトナート 0・296 g、トリオクチルホスフィン 1・11 g及び p・トルエンスルホン酸 0・485 gをトリエチレングリコールジメチルエーテル 238 gに溶解し、窒素雰囲気下において 200℃で 2時間加熱処理して触媒液を興製した。触媒液中の遊離のトリオクチルホスフィン濃度は 0・041 重量%であった。

#### 水雾化反応:

上記触媒液全量を 500 m1の SUS製加圧釜に仕込み、更に無水コハク酸 80 gを加えて180℃に昇温し、水素圧 40 kg/cm² Gで1時間水素化反応を行った。

反応被を分析したところ、無水コハク酸の転化率は71%であり、ァーブチロラクトンの過択率は98%であった。また、反応被中の遊離のトリオクチルホスフィン濃度は0.02重量%に低下した。

#### 実施例 2

第1 図に示す流通型反応装置を使用して水素化 反応を実施した。第1 図において、1 は反応器、 るいは二酸化炭素等の反応に不活性なガスで希釈されたものであってもよい。反応温度は通常50~250℃、好ましくは100~220℃である。反応系内の水素分圧は特に限られるものではないが、工業的実施上は通常0.1~100 kg/cm²G、好ましくは1~50 kg/cm²Gである。反応生成液から蒸留、抽出等の通常の分離精製手段により目的物であるラクトン類を採取する。

ラクトン類を分離した触媒液は、その組成を定常的にチェックして、触媒液中の有機ホスフィン 濃度を常に前記の所定濃度に保持するように、循環過程において適宜有機ホスフィンを補給して反応容器に循環する。

### (実施例)

以下本発明を実施例及び比較例について更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を超えない限りこれ等の実施例に限定されるものではない。

なお、反応生成物及び遊離の有機ホスフィンは ガスクロマトグラフィーにより分析した。

#### 実施例 1

2 は触媒容器、 3 は圧縮機、 4 は原料容器、 5 は 気液分離器、 6 は蒸留塔、 7 は有機ホスフィン容 器である。

## 触媒液の調製:

0.39 gのルテニウムアセチルアセトナート、
3.70 gのトリオクチルホスフィン及び1.60 gのp-トルエンスルホン酸をトリエチレングリコールジメチルエーテルに溶解して全体で1000 m1とし、
窒素雰囲気下において200℃で2時間加熱処理して
触媒液を関製して触媒容器2に仕込んだ。触媒液中の遊離のトリオクチルホスフィン濃度は0.043

#### 水紫化反応:

この触媒液を触媒容器 2 から131 g/hrの流量で反応器 1 (500 mi加圧釜)に供給し、水素ガスを圧縮機 3 から320 Ni/hrの流量で反応器 1 に供給し、反応器 1 の圧力を 40 kg/cm²G、温度を 205でに保持した。一方、無水コハク酸 80重量%及び アープチロラクトン 20重量% からなる原料液を、原料容器 4 から19 g/hrの流量で連続的に反応器 1

に供給して水雾化反応を行った。

反応混合物は気液分離器 5 に導入して廃ガスをパージした。ガス分離後の反応生成液は蒸留塔 6 に送給して、塔頂から生成ャープチロラクトン及び水を蒸留分離し、触媒液は塔底から抜出して触媒容器 2 に循環した。一方、触媒液中の遊離のトリオクチルホスフィンを連続的に供給した。

このような方法により30日間運転を継続し、生成物を分析したところ、ァーブチロラクトンの選択率及び収率は96.3%であり、反応開始5日以降の原料転化率は100%であった。

#### 実施例3

実施例2において、触媒液中の遊離のトリオクチルホスフィンの濃度を0.10重量%に保持した以外は、実施例2と同様にして30日間運転を継続し、生成物を分析したところ、ァーブチロラクトンの選択率は93.9%であり、収率は93.0%であり、反応開始5日以降の原料転化率は99%であった。

料転化率及びァーブチロラクトン(GBL)の選択 率を表1に示す。また、比較例として、反応開始 から6日後及び7日後における結果を表1に併記 する。

表 1

	経過日數	TOPの 濃度(%)	原科転化率 (%)	GBLの 選択率(%)
実施例 4	1	0.038	88	92
実施例 5	2	0.031	91	91
実施例 6	3	0.023	95	93
実施例7	4	0.024	98	95
実施例8	5	0.015	95	88
比較例3	6	0.005	91	80
比較例4	7	< 0.001	69	72

(注) TOP:トリオクチルホスフィン GBL:ァープチロラクトン

#### 比較例 1

実施例 2 において、触媒液中の遊離のトリオクチルホスフィンの濃度を 0・15重量% に保持した以外は、実施例 2 と同様にして 30日間運転を継続し、生成物を分析したところ、 r ープチロラクトンの選択率は 87・0% であり、 収率は 85・3% であり、 反応開始 5日以降の原料転化率は 98% であった。

# 此較例 2

実施例2において、触媒液中の遊離のトリオクチルホスフィンの濃度を0.20重量%に保持した以外は、実施例2と同様にして30日間運転を継続し、生成物を分析したところ、アーブチロラクトンの選択率は67.8%であり、収率は65.1%であり、反応開始5日以降の原料転化率は96%であった。

実施例 4~8及び比較例 3~4

実施例 2 において、容器 7 からトリオクチルホスフィンを供給せず、その他は実施例 2 と同様にして水素化反応を実施した。

反応開始から1日~5日後における反応液中の 遊離のトリオクチルホスフィン(TOP)濃度、原

表1に示すように、遊離のトリオクチルホスフィン濃度は反応開始から6日後には0.005重量%に低下し、7日後には0.001重量%以下となり、
ァーブチロラクトンの選択率は大幅に低下した。
(発明の効果)

本発明方法によれば、ルテニウム触媒を使用してジカルボン酸、ジカルボン酸無水物及び/又はジカルボン酸エステルを液相で水素化するこにはありつトン類を分離した触媒を水素化反応性の溶がに、水素化反応性がある。 遊離の有機ホスフィンの濃度を 0.01~0.1重量%の配理に保持すると共に触媒活性が安定に保持され、工業的に実施する場合の価値は大きい。

4 図面の簡単な説明

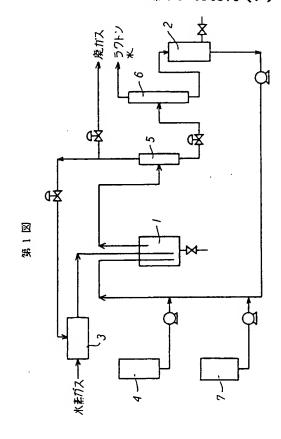
第1図は本発明の実施に使用される流通型反応 設備の工程図を示す。

図中1は反応器、2は触媒容器、3は圧縮機、 4は原料容器、5は気液分離器、6は蒸留塔、7 は有機ホスフィン容器である。

出顧人 三菱化成株式会社

代理人 并理士 木 邑





第1頁の続き

®Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

// C 07 B 61/00

300

8217-4H

亀 尾

⑫発 明 者 岡山県倉敷市潮通3丁目10番地 三菱化成株式会社水島工 広 志 場内